

## EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

24

[월드3 속 초:

EVG introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. The EVG7300 is a highly flexible platform that offers three different process modes (lens molding, lens stacking and SmartNIL nanoimprint) and support for substrate sizes ranging from 150-mm to 300-mm wafers.

nd-Im			
뉴스 연예	<u> 스포츠</u>		

## 홈 사회 정치 경제 국제 문화 IT 안재 포토 팩트체크

NEWSWIRE

EV 그룹, 대량생산 광학 기기 제조용으로 뛰어난 유연성 제공하는 다기능 마이크로-나노임프린트 솔루션 'EVG®7300' 출시 <sup>양역 402 01 19 087</sup> 양국에



MEMS, 나노 기술, 반도제 제조용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비의 선도적 공급사인 EV 그룹(이하 EVG)이 자동화된 SmartNL® 나노일프린트 및 웨이퍼 리벨 공학 시스템인 EVG®7300을 출시한다고 19일 밝혔다.

EVG의 최산 솔루션인 EVG7300은 나노입프린트 리소그러피NU, 렌즈 올딩 및 렌즈 스태 히(V/ 분히) 같은 V/ 기반의 여부 프로세소를 탄일 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업은 지가는 시스템은 아이크로 및 나노 패터 방송 운동 기능 레이어 전용 등을 포함하 는 광범위한 신규 애플리케이션의 접단 R&D와 생산 금정 모두에 사용될 수 있다.

이런 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(MLO), 광학 센서와 프로젝티, 차량용 조명, 중앙 현실(AR) 헤드샤용, 웨이브가이드 바이오 의료 정비 메타 렌즈와 여타 표면 공전자 기기 등 마회관리, 최립 Shomm, 웨이퍼까지 지원하고, 고정될 열라인트로 향상 된 프로세스 페어, 우수한 스루운 성능을 자랑하는 타(3730)을 다양한 자유도와 높은 정 월도로 나 및 마이크로 광락 부분과 기기를 대량 생산하려는 사용자의 요구를 중국한 다.

EV 그들의 토마스 클린스네(Thomas Ginner) 가슴답당 디렉터는 "나노인프린트 기술에 있어 20년 이상의 경험을 보유한 EV 그룹은 고객의 변화하는 요구를 중독하기 위해 지속 적인 기술 핵심을 통해 더 나온 실목선을 제공하고 있다. 최신 나노일프린트 슬록선인 EVG300은 EVG 고유의 SmartNL 등 필드 일프린트 기술에 렌즈 클럽과 렌즈 스테킹을 단일 플랫폼에 결합하고 있으며, 시장에서 가장 정밀한 섬라인먼트와 공정 파라이터 제 이가 특징인 시스템으로서 고객이 연구개별과 양산 중정 모두에 사용할 수 있도록 유례 없는 유연성을 제공한다"고 말했다.

EVG7300은 무림된 통료에 사용하거나 BVG의 HEROLIES® UV-NIL 트램 속도선에 하나 의 모음로 통합해 사용할 수 있다. EVG의 HEROLIES® UV-NIL 트랙 속문선은 사용자의 특징 프로세스 요건에 따라 서향과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전치리 금정이나 후자 리 금정을 추가할 수 있다. 또한 EVG7300은 일계 센트코인 질락인먼트 정확도를 제공한 다(300~mTVT) 이는 형상된 일락인먼트 소리이지 고정질 공격계 법료인먼트 컵 데어 비접속식 겁 속징, 멀티프인트 프스 제어 등 다양한 방법의 조합 덕분에 가능해졌다.

또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 물랫폼으로서 세 가지 긍정 모드렌즈 물딩 렌즈 스태팅, SmartNL 나노일프린트를 지원하고, 150mm부터 300mm개지 이르는 웨이퍼 크 기를 지원다. BVG7300은 신속한 스빌프와 웨이퍼 로디, 고속 열려인먼트 광학계, 고전 력 정화, 소형화된 물 못프린트로 업계에서 새롭게 떠오르는 WLO 제품의 제조 요구를 중 특하는 미수 교용적인 물랫폼을 제공한다.

https://news.v.daum.net/v/20220119095704053